

## 機能性酸化物を用いた新奇ナノデバイス創製

Fabrication of novel devices based on functional oxide materials

研究分野  
Departmentナノ機能材料デバイス  
Functional nanomaterials and nanodevices研究者  
Researcher田中秀和 神吉輝夫  
H. Tanaka T. Kankiキーワード  
Keyword機能性酸化物、二酸化バナジウム、二次元原子層材料  
functional oxide, vanadium oxide, 2D material応用分野  
Applicationフレキシブルデバイス、抵抗スイッチ素子、赤外線センサー、NEMS  
flexible and wearable devices, switching and sensing devices, Nano Electro Mechanical Systems(NEMS)

## 研究開発段階

基礎

実用化準備

応用化

## 背景

二酸化バナジウム( $\text{VO}_2$ )は、67°C付近において絶縁体状態から金属状態へと相転移します。この相転移に伴い電気抵抗値が5桁ほど、赤外線の透過率が50 %以上変化するため、抵抗スイッチ素子や赤外線センサーへの応用が期待されます。

## 概要・特徴

機能性酸化物である $\text{VO}_2$ をナノ構造化させたり、異種機能材料とヘテロ構造化させたりすることで、 $\text{VO}_2$ のデバイス応用展開の可能性を広げました。

## 技術内容

- 酸化マグネシウム(MgO)基板上に成長させた $\text{VO}_2$ 薄膜を、MgO基板を選択的にエッティングすることで、基板から数μm浮いた架橋構造にすることに成功。
- リソグラフィー技術を駆使することで、電極間距離20nm、線幅100nmの $\text{VO}_2$ ナノ細線デバイスを作製。
- $\text{VO}_2$ を、六方晶窒化ホウ素(hBN)上に薄膜成長させ、形成した $\text{VO}_2$ 薄膜とhBNとの積層構造を、粘着性ポリマーを介して異種材料上に転写させることに成功。
- $\text{VO}_2$ と二次元半導体であるニセレン化タンゲステン(WSe<sub>2</sub>)をヘテロ構造化することで、急峻にオン・オフスイッチする新原理トランジスタの作製に成功。



## 社会への影響・期待される効果

今回作製したナノ架橋構造型 $\text{VO}_2$ は、熱散逸が極端に抑制されるため、これを用いれば抵抗スイッチの超低消費電力化、赤外線センサーの超高感度化が期待できます。また、 $\text{VO}_2$ 架橋構造は機械的柔軟性を有するため、アクチュエータへの応用も期待できます。

hBNと $\text{VO}_2$ との積層構造を柔軟な材料に転写することで、近年その需要が高まっている、ウェラブルデバイスやペーパーデバイスなどへの応用が期待できます。また、どのような形状の窓にも適用できるスマートウィンドウなどの開発も期待されます。

## [論文 Paper]

- [1] Appl. Phys. Lett. 107 (2015) 143509(1-6)  
 [2] Appl. Phys. Exp. 7 (2014) 023201

- [3] Adv. Materials 25 (2013) 6430-6435

- [4] ACS Appl. Mater. and Inter. 11 (2019) 3224-3230-(1-9)